■ 公募情報

公募No.	2027T-4
職種	短時間研究技術員
部署	先端ICTデバイス研究開発推進センター
業務名	先端ICTデバイス研究開発推進センターにおける支援業務（本部）
業務内容	先端ICTデバイス研究開発推進センター（以下、「当センター」という）は、埃の非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム施設を運営し、半導体や誘電体材料を用いたデバイス等の試作に必要な各種加工プロセスや性能評価測定のための設備・装置群を配備し、オープンイノベーション拠点として、先端的デバイス研究の推進に寄与しています。業務内容は、当センターの管理・運営を支援するため、(1) 当センターの利用者向け講習の実施、(2) 化学物質や高圧ガス等の管理や法令順守活動を含むISO14001の継続的取得に必要な業務支援、(3) クリーンルームの安全・安定運用に必要な業務支援、(4) 各種装置の運用管理支援、(5) 当センターの運営に付随するその他業務支援などを実施していただき、当センターの円滑な運営に資する支援業務を行っていただきます。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	クリーンルーム施設の安全・安定運用に必要な、ユーティリティ設備、化学物質、高圧ガス、半導体デバイス製造や性能評価に用いる装置等に関する高度な知識や取り扱い経験、安全管理に必要なノウハウ等を有する方。クリーンルーム内での作業経験を有する方。ISO14001等の認証取得の知識や経験がある方、業務を通じてデバイス加工や計測に関する技術ノウハウの創出・進化・蓄積に意欲的に取り組める方は望ましい。
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日　～　令和10年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長令和13年3月31日
給与(基本給)	2,520円　～　4,320円/時 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週3日／1日7時間　※時間外労働有

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し
※部署の名称、勤務地の名称、及び業務名や業務内容内の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

NICT有期雇用職員公募情報：https://www.nict.go.jp/employment/apply.html